# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-049008

(43) Date of publication of application: 01.03.1991

(51)Int.CI.

G11B 5/31

(21)Application number: 01-182706

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing:

17.07.1989 (72)Inver

(72)Inventor: KOYAMA NAOKI YUHITO ISAMU

HAMAKAWA YOSHIHIRO

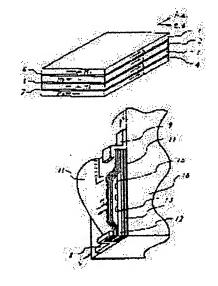
TAKANO KOJI SHIIKI KAZUO

# (54) MAGNETIC HEAD AND RECORDING AND REPRODUCING DEVICE USING THE SAME

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain output with little fluctuation by realizing stable magnetic domain structure by changing film thickness or conductivity of nonmagnetic intermediate layers and controlling the distribution of a current flowing on a multilayer film when controlling magnetic domain structure by permitting the current to flow on the multilayer film compulsorily. CONSTITUTION: In a thin film magnetic head, the multilayer film is formed as a laminate layer of four

multilayer film is formed as a laminate layer of four layers 1–4 via the nonmagnetic intermediate layer by laminating Fe–C(5atm %) that is the crystal material of Fe group and the multilayer of 'Permalloy(R)' sequentially. Cr layers with prescribed thickness is used in intermediate layers 6 and 7 which form first and third layers, and a boron nitride layer with prescribed thickness is used in the nonmagnetic intermediate layer 5 which forms a second layer. Following that, a gap layer 12 is formed, and a coil 13 and a flattening layer 14 are formed. Furthermore, an upper magnetic pole layer 15 is



laminated, and electrode layers 8 and 9 are provided at the tip and rear end parts of the magnetic pole, which are brought into contact with respective magnetic pole film. Cu of prescribed thickness is used in the electrode layer. In such a way, it is possible to control the distribution of the current flowing on the multilayer by changing the film thickness or the conductivity of the nonmagnetic intermediate layer.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# ⑩ 公 開 特 許 公 報(A)

平3-49008

®Int. Cl. 5

**\**~\_\_

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成3年(1991)3月1日

G 11 B 5/31 C 7426-5D

> 未請求 請求項の数 5 (全5頁) 審査請求

磁気ヘッドおよびこれを用いた記録再生装置 60発明の名称 頭 平1-182706 @特 頭 平1(1989)7月17日 29出 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 直 樹 **20**発 明 者 Ш 作所中央研究所内 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 @発明者 由 比 蒾 勇 作所中央研究所内 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 冗発 明 者 溶 Ш 佳 弘 作所中央研究所内 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 @発 明者 髙 野 公 史 作所中央研究所内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 の出 頭 人 株式会社日立製作所 四代 理 人 外1名 弁理士 小川 勝男 最終頁に続く

1. 発明の名称

磁気ヘッドおよびこれを用いた記録再生装置

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 上下両磁極を構成する磁性層と、この磁性層 に鎖交するコイルを備えた磁気ヘッドにおいて、 少なくともどちらか一方の磁性層が2層以上の 多層膜からなり、この磁性層においてトラック 幅方向に垂直な方向に定常的または一時的に電 流を流すことを特徴とする磁気ヘッド。
  - 2. 上記電流を再生動作前に流し、再生動作中に は流れないようにしたことを特徴とする特許請 求の範囲第1項記載の磁気ヘッド。
  - 3. 磁気ヘッドの磁極を構成する2層を超える多 **周磁性膜において磁性層を分割する非磁性中間** 層が導電圏と絶縁層の2種類からなり、これら の周が磁性層を介して交互に積層されているこ とを特徴とする特許請求の範囲第1項および第 2 項記載の磁気ヘッド。
  - 4. 磁気ヘッドの磁板を構成する2周を超える多

**層磁性膜において、膜厚の異なる2種類の非磁** 性中間度態を有し、膜瓜の薄い原と瓜い后が磁 性層を介して交互に積層されていることを特徴 とする請求項第1項および第2項記載の磁気へ

- 5. 請求項1ないし4記載のいずれかの磁気ヘッ ドを用いた磁気記録再生装置。
- 3. 発明の詳糊な説明

【産業上の利用分野】

本発明は磁気記録に用いる磁気ベッドに関し、 特に高記録密度化を図る上で有効な薄膜磁気ヘッ ドに関するものである。

#### 【従来の技術】

磁気記録の高記録密度化を図るため、ヘッド技 **捞として薄腹磁気ヘッドが検討されている。この** ヘッドの材料としては、通常飽和磁東密度が約1 テスラのパーマロイが用いられている。さらに高 速度化を進めるために、ヘッド材料として高飽和 磁東密度材料を用いること、またヘッド先編のト ラック幅を狭めて牧トラック化を図ることなどに

関して校計が進められている。 優れた再生特性を 得るためには、ヘッド磁概部の磁区構造を制御し、 安定な磁区構造を取るようにする必要がある。 不 安定な磁区構造をとると、出力が減少したり、再 生波形が変動する。

磁区構造を制御するため、磁性膜の磁面定数や 具方性磁界など材料特性をを破密に管理する必要 がある。さらに、出力減少や変動の原因になる環 流磁区構造をなくすため、磁性膜の多層化し単磁 区化を図る方法も検討されている。

この程の技術に関連するものとして、ジャーナル オブ アプライド フィジクス 63巻 8号 (1988年) 第4023項から第4025号(J. Appl. Phys., Vol. 63. No. 8, (1988) pp4023-pp4025) などが挙げられる。

さらに、特別昭63-244407に関示されているように、2周膜の磁区構造を安定化するため、磁性膜に電流を流して、発生する磁界によって磁性膜の磁化を所定の方向に向ける方法も検討

#### 【課題を解決するための手段】

上記目的を遠成するために、本発明では、多層 腹に電流を流して磁区構造を強制的に制御する語 に、非磁性中間層の膜厚または影響した。これに 多層膜中に流れる電流の分布を制御した。これに よって、多層膜中の個々の膜の磁化の方向を制御 できる。このため安定な磁区構造を実現でき、安 定した再生特性が得られる。また再生効率の低で を防ぐために、再生時には電流を流さないように した。

#### 【作用】

本発明の作用を第1図を用いて説明する。同図は磁性膜が4週1、2、3、4の多層膜を示す。

同図に示すように、電流の流れる方向は磁性限の磁化困難動方向である。非磁性中間層は中央の一層だけを絶縁層5で形成し、値は海電局6、7で形成する。第一層1および第二層2の磁性膜に流れる電流によってこれらの周図中に示すように反平行になる。回様に第三層3および第四層4の磁性膜に流れる電流によってこれらの周の磁化も

されている。

#### 【発明が解決しようとする課題】

上記の従来技術において、磁性膜に電流を流した場合、磁性膜が2層では良好な特性が得られる。磁性膜の軟磁気特性、たとえば保磁力や遠磁率などの特性の向上を図るためにはさらに磁性膜の多層化を図る必要があった。

しかし、2 層を超える多層膜の場合には、電流を渡しても必ずしも、良好な特性が得られず、記録 強に再生すると、再生波形が変動する場合があった。この原因は、記録磁界によって磁区構造が変化したものと考えられ、上記の従来技術を用いても、2 層膜を超える場合、電流を流しても完全に磁区構造を制御することが困難であった。まか低でするという問題もあった。

本発明の目的は、多層膜磁性層を用いた場合において再生出力の変動などのない、優めて安定した磁区構造を実現できる磁気ヘッドを提供することにある。

反平行になる。ここで、第二層2 および第三層3 に洗れる電流は図に示した向きとは逆向きの磁化 を作るように動く。

しかし、第一層1および第四層4の磁性腕およびこれに隣接した非磁性中間層6、7に流れる電流の影響の方が大きいので図中に示した方向の磁化が安定になる。同様な作用は、非磁性中間層に絶縁層を用いた場合でも、中央の中間層5を厚くし、他の中間層6、7を薄くすることによって得られる。

#### 【寒旅假】

第2図を用いて本発明の第一の実施例を設明する。同図は、存膜ヘッド断面の斜視図を示す。磁性版として4 原膜を用い、ヘッドの磁極先端部と後端部に電流を流すための電極8、9を設けてある。はじめに、基板10上に下部磁極11を被磨する。基板材料はアルミナ・チタンカーパすることする。この上にアルミナ膜を被磨したものを基板とする。

磁模用の磁性膜にはFe系の結晶質材料であるFe-C(5at%)とパーマロイの多層膜を用いた。この層では、膜内45nmのFe-C膜及のののでは、膜内45nmのFe-C膜及ののののパーマロイ膜を順次積層して膜内の、4μmの膜を形成する。この多層膜を非磁性中間層を介して4層積層する。第一層および第三層の中間層6、7には膜厚10nmのCr層を用いた。また中央の第二層目の非磁性中間層5には10nmのポロンナイトライド層を使用した。

梳いて、ギャップ層12を形成し、さらにコイル13と平坦化暦14を形成する。ギャップ層12は膜暦0.3μmのアルミナ膜で形成する。コイル13は通常の溶膜へッドと同様にCuを用いて形成する。さらに上部磁極層15を積層する。ここで上部磁極の磁性層は先の下部磁性層とロッナイトライドからなる非磁性中間層で形成する。

続いて、磁極先端部および後端部に電極圏8、 3を形成し、それぞれの磁極膜とコンタクトさせ る。この電極圏には膜厚3μmのCuを使用した。

磁性成は第一の実施例と同様で、Fe - C / パーマロイ多層膜である。一層の膜厚は 0 ・ 4 μm である。非磁性中間層にはすべてポロンナイトライドを用いている。中間層のうち中央の中間層の膜厚を 2 0 nmとし、他の中間層は 1 0 nmとする。各磁性層に電波が流れると、薄い方の中間層を介して関接する 2 層の磁性層が静磁気的に組合しやすくなる。

このため、関中に示すように、4層の磁性膜は 静磁気的な結合を生じた2組の磁性膜が移順され たような磁化の方向をとる。このように、非磁性 中関層として絶縁層を用いても、膜厚を変えるこ とによって、好ましい磁化状態を得ることができ るので、再生出力の変動のない良好な磁気ヘッド が得られる。

上記失済例では破性限材料としてFe 系の結晶 質材料を用いた場合を示してきたが、当然他の飲 磁性膜を用いることもできる。パーマロイや Co 系プモルファスたとえば、Co, Fe, Niなど の金属系とB, C, Si等のメタロイドとの合金、 さらに通常の薄膜磁気ヘッドの場合と同様に、保 譲順を積着してヘッドとする。

第3図は上記ヘッドの記録再生特性を示す。機 はは記録回数、緩軸は相対再生出力である。

同図からわかるように、本発明の電流による磁 区構造制御を用いた場合、出力の変動は1%以下 である。図中に示した磁区構造制御がない場合に 比べて、その変動は激滅している。また再生波形 に歪はまったくみられなかった。

ここで流した電流は20mAで、20mA以上にすることによって、再生出力や再生被形に変動はみられなかった。なお、先に述べたように、この電流による磁界は再生感度を低下させる。このため、記録動作中や記録動作後に電流を流し、再生時には通電しないようにすることによって、高い再生出力が得られた。

上記実施例では、非磁性中間層として導電層と 絶縁層を用いた場合を示したが、絶縁層だけを使 用することもできる。

この場合を第4回により説明する。

あるいは、Hf,Zr,Nb,Ta,W等の金属 ー金属系アモルファスによっても形成することが できる。

さらに、上記実施例では4層の場合を示したが、 4層以上の場合同様な方法により各層の磁化状態 を制御することができる。すなわち、絶縁層の膜 厚を交互に変えて、弾い中間層を介して隣接する 2層の磁性膜を静磁気的に結合させて、これらを 厚い中間層を介して積層する。また準電層で静磁 気的な結合を図り、絶縁膜を介してこれらの層を 積層していくことによって安定な磁化状態を制御 することができる。

#### 【発明の効果】

以上述べたように、本発明によれば磁極磁性膜の磁区構造が制御できるので、高出力で再生出力の変動のない極めて安定した磁気ヘッドを実現できる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の磁性膜の構成を示

### 特開平3-49008(4)

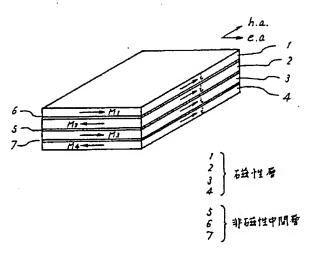
# 第1図

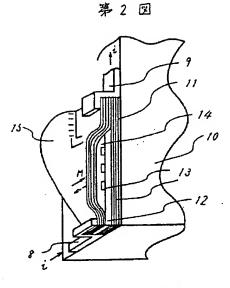
す料視図、第2図は本発明の一実施例の飛機磁気 ヘッドの部分断面斜視図、第3図は本発明の実施 例の効果を示す記録後の再生出力特性図、第4図 は本発明の他の実施例の磁性級の構成を示す斜視 図である。

#### 符号の説明

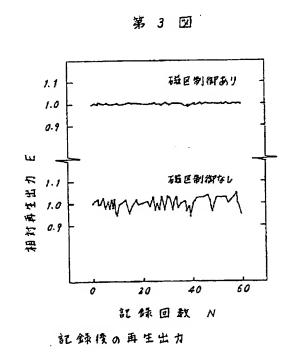
代理人 弁理士 小川 勝男



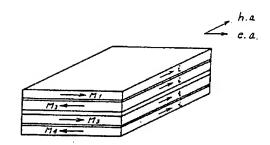




8--- 電極 9--- 電極 10--- 基板 11--- 下部磁極 12--- 下四下層 13--- 14--14--- 平坦北層 15--- 上部磁極



第 4 図



第1頁の続き

©発 明 者 椎 木 一 夫 東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内